# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

08-246163

(43) Date of publication of application: 24.09.1996

(51)Int.CI.

C23C 26/00

B05D 5/00 B05D 7/14 C23F 1/00

(21)Application number: 07-160590

(71)Applicant: KAO CORP

(22)Date of filing:

27.06.1995

(72)Inventor: SHIBUICHI TAKASHI

ONDA TOMOHIKO TSUJII KAORU

(30)Priority

Priority number: 07 2493

Priority date: 11.01.1995

Priority country: JP

#### (54) METHOD FOR IMPARTING LIQUID PEPELLENCY TO METALLIC SURFACE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To impart superior liq. repellency to a metallic surface by an easy operation by previously imparting a finely rugged structure to the surface to be coated with a liq.-repellent material and making the surface hydrophilic so that the contact angle to water is regulated to a specified value or below.

CONSTITUTION: The whole or a part of a hydrophilic metallic surface having a finely rugged structure and  $\leq$  30° contact angle to water is coated with a liq.-repellent material. The height of the rugged structure is  $\leq$ 300ì m, preferably  $\leq$ 30ì m and the structure preferably has a large actual surface area of  $\geq$ 3cm2 per 1cm2 of the rugged structure when seen on a level. The upper limit of the surface area is preferably  $\leq$ 20cm2 because an excessively large surface area reduces the strength of the metallic surface. In order to effectively use the entire actual surface of the rugged structure, the contact rate of the rugged surface, that is, the contact area of the rugged structure at the time of bringing a smooth rigid body into contact with the rugged surface is preferably regulated to  $\leq$ 0.2cm2 per 1cm2 of the surface of the rigid body.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

### 特開平8-246163

(43)公開日 平成8年(1996)9月24日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	截別記号 庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 2 3 C 26/00		C 2 3 C 26/00	Z
B05D 5/00		B 0 5 D 5/00	F
7/14		7/14	Z
C 2 3 F 1/00		C 2 3 F 1/00	Α
		審査請求未請求	請求項の数5 OL (全 9 頁)
(21) 出願番号 特願平7-160590		(71) 出願人 000000918	
		花王株式	会社
(22)出顧日	平成7年(1995)6月27日	東京都中	央区日本橋茅場町1丁目14番10号
		(72)発明者 四分一	敬
(31)優先権主張番号	特顧平7-2493	栃木県芳賀郡市貝町赤羽2606 花王株式会	
(32)優先日	平7 (1995) 1 月11日	社研究所	内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 恩田 智	彦
		栃木県芳	賀郡市貝町赤羽2606 花王株式会
		社研究所	内
		(72)発明者 辻井 蕭	
		栃木県芳	資郡市貝町赤羽2606 花王株式会
		社研究所	内
		(74)代理人 弁理士	有賀 三幸 (外3名)
		1	

#### (54) 【発明の名称】 金属表面への撥液性付与方法

#### (57)【要約】

【構成】 表面に微細な凹凸構造を有し、水に対する接 触角が30度以下となる親水性金属表面の全部又は一部 に撥液性物質をコーティングすることにより金属表面に 撥液性を付与する方法。

【効果】 本発明によれば、簡便な操作で種々の金属表 面に優れた撥液性を付与することができる。

10

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に微細な凹凸構造を有し、水に対する接触角が30度以下となる親水性金属表面の全部又は一部に撥液性物質をコーティングすることを特徴とする金属表面への撥液性付与方法。

【請求項2】 微細な凹凸構造の高さが300μm以下であり、平面視で該凹凸構造1cm あたりの実表面積が3cm 以上であり、該凹凸構造表面に平滑な剛体をあてたときの接触面積が剛体表面1cm あたり0.2cm 以下である請求項1記載の金属表面への撥液性付与方法。 【請求項3】 平面視で微細な凹凸構造1cm あたりの

(請求項3) 平面視で做細な凹凸構造1cm あたりの 実表面積が3cm 以上20cm 未満である請求項2記載の 金属表面への撥液性付与方法。

【請求項4】 微細な凹凸構造がフラクタル構造又は自己アファイン構造である請求項2又は3記載の金属表面への撥液性付与方法。

【請求項5】 微細な凹凸構造を金属表面に作製する手段が、研磨又は切削の機械加工を金属表面に施す方法、酸又はアルカリの溶液に金属表面を浸漬する方法、金属を腐食させる方法、金属を電極として用い、電気分解を 20利用する方法又は金属を鋳造する方法である請求項1~4のいずれかの項記載の金属表面への撥液性付与方法。 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、金属表面への撥液性付与方法に関し、詳しくは撥液性が要求される製品、例えば、テーブル、盆、流し台等の台所用製品、道路標識等の掲示板、携帯用電気製品、熱交換器用フィンなどの金属表面の表面処理に適用し得る撥液性付与方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来から、フッ素樹脂やシリコーン樹脂等を用いてコーティングするなどの化学的処理により、金属表面に撥水性を付与することが行われている。より複雑な方法としては、ポリテトラフルオロエチレンオリゴマー粒子を共析分散した複合メッキ皮膜を金属表面に形成する方法(特開平4-285119号公報)などが提案されている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の処理方法では金属表面に十分に満足し得る撥液性を付与することが困難であるか、あるいは作業工程が複雑なものとなり、またコーティングに用いるフッ素系化合物は高価であるため、製品が高価なものになるという問題がある。例えば平滑な金属面にフッ素樹脂やシリコーン樹脂でコーティングした場合には、水の接触角にして100~110度程度の撥液性しか得られない。

【0004】従って、本発明の目的は金属表面に安価かつ簡便に、高度な撥液性を付与することができる方法を 提供することにある。 [0005]

【課題を解決するための手段】とのような実情において、本発明者は鋭意検討を行った結果、基材表面に大きい周期の凹凸構造と、その構造の中に小さい周期の凹凸構造を含む多段凹凸構造を形成させることにより、撥液性が向上することを見出し、先に特許出願した(特願平5-336424号)。そして、更に検討を重ねたところ、金属表面に微細な凹凸構造を有し、水に対する接触角が30度以下となる親水性金属表面を疎液性物質により処理すれば、金属表面に対して優れた撥液性が付与できることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0006】すなわち、本発明は、表面に微細な凹凸構造を有し、水に対する接触角が30度以下となる親水性金属表面を疎液性物質により処理することを特徴とする金属表面への撥液性付与方法を提供するものである。

【0007】本発明において撥液性表面とは、金属表面の液体に対する接触角が90度より大きくなる場合をいい、このような表面を撥液性表面という。本発明の対象は必ずしも水が付着する表面に限定されるものではなく、アルコール、油、界面活性剤を含む液体との接触角を増大させるためにも適用されるものである。その際、金属表面の最終的なコーティング処理に用いる撥液性物質は、当該液体に対して接触角が90度より大きくなる物質である。

【0008】撥液性金属表面を作製する際に用いる、水に対する接触角が30度以下となる親水性金属表面の微細な凹凸構造としては、平面視で凹凸構造1cm あたりの実表面積が十分大きくなる構造が概して好ましい。しかしながら、凹凸の高さを通常の液滴の大きさ(~2mm)程度あるいはそれ以上に大きくすることによって、凹凸表面の実表面積を増やしても、撥液性が向上するものでもない。撥液性に影響するのは、液滴と接触し得る凹凸構造のごく表面近傍での実表面の稠密度、すなわち単位体積あたりの実表面積であり、これが大きいことが撥液性にとって好ましいのである。

【0009】 この観点から、表面の微細な凹凸構造としては、その高さが300μm以下、より好ましくは30μm以下であることが好ましい。そして、この条件のもとに、平面視で凹凸構造1 cm² あたりの実表面積が大きいこと、具体的には3cm²以上となることが好ましい。ただし、この実表面積が大きくなりすぎると、凹凸構造が薄片状や細線状となり、金属表面の機械的強度が低下することになるため好ましくない。従って、金属表面の強度を維持する観点から、凹凸構造実表面積は20cm²未満であることが好ましい。また、凹凸構造の全実表面積を有効に使うために、凹凸表面の接触率、すなわちその凹凸表面に平滑な剛体をあてたときの凹凸構造の接触面積が、剛体表面1cm² あたり0.2cm²以下であることが好ましい。

50 【0010】なお、本発明において実表面積とは、BE

げられる。

T法により測定した表面積をいう。このBET法は、 S. Brunauer、P. H. Emmett及びE. Tellerによって提唱されたBET吸着式を利用 し、固体表面への気体分子(窒素ガス、クリプトンガ ス)の吸着に基づいて、固体の表面積を算出する方法で ある。また、凹凸構造の高さ、幅及び接触面積は固体の 断面SEM写真から画像解析により測定した。

【0011】以上のことから、金属表面に形成された微 細な凹凸構造の幅及び高さの範囲は1nm~300μm、 特に50nm~30μm が好ましく、その構造は均一でな 10 鉄、アルミニウム又はこれらの合金、ステンレス等が挙 くともよい。また、凹凸構造の形状は特に限定されるも のではなく、りん片状、角柱状、円柱状、角錐状、円錐 状、針状などのいずれでもよい。更にそれらの形状が複 雑に組み合わさってできた、2次元以上3次元未満のフ ラクタル次元を持つフラクタル構造又は自己アファイン 構造であってもよい。

【0012】このような親水性金属表面の作製方法に特 に制限はなく、人工的に加工したものでも、また自然に 存在するものでもよい。特に、人工的に加工する方法と しては、(1)金属表面を研磨又は切削の機械加工を行 20 う方法、(2)酸又はアルカリの溶液に金属表面を浸漬 する方法、(3)金属を腐蝕させる方法、(4)金属を 電極として用い、電気分解を利用する方法、(5)金属 の鋳造による方法が挙げられる。

【0013】上記(1)の具体的方法としては、紙やす りや金属やすりでヤスリ掛けする方法、サンドブラス ト、あるいはカッターによってV溝やクロスハッチを金 属表面に切削加工する方法などが挙げられる。

【0014】上記(2)の方法は、例えば次のような工 程によって実施することができる。塩酸等の酸と水とを 30 混合し、pH1~6の間の適当なpHになるように濃度を調 整し、この溶液中に対象とする金属板を浸漬し、所定温 度で所定時間保持することにより、金属表面に微細な凹 凸構造が形成される。また、アルカリを用いる場合は水 酸化ナトリウム等と水とを混合し、pH8~14の間の適 当なpHになるように濃度を調整し、この溶液中に対象と する金属板を浸漬し、所定温度で所定時間保持すること により、金属表面に微細な凹凸構造が形成される。

【0015】上記(3)の方法としては、水蒸気を含む 雰囲気中で、対象とする金属板を所定温度で所定時間保 40 持し、自然腐蝕させる方法がある。

【0016】上記(4)の方法としては、電解質溶液中 に、対象とする金属板を陽極あるいは陰極として浸漬 し、両極間に所定電圧を所定温度で所定時間、印加する 方法がある。その際、対象とする金属板から金属を溶出 させ凹凸構造を形成させる方法と、対象とする金属板に 電解質溶液中の金属あるいは他の物質を析出させ凹凸構 造を形成させる方法の二通りがある。前者には電解研 磨、後者には電気めっき、電着塗装などの例がある。

【0017】上記(5)の方法は、たとえば次のような

工程によって実施することができる。表面に微細な凹凸 を有する鋳型に、対象とする金属をその融点以上に加熱 して融解させた液体状金属にして流し込み、それを冷 却、固化させることによって、鋳型の微細な凹凸構造を

【0018】本発明で用いる金属は、上記(1)~

表面に移し取った金属表面を得ることができる。

(5)の処理によって微細な凹凸構造が形成されるもの であれば特に限定されるものではないが、上記(2)~ (4)の処理に適した金属としては、亜鉛、ニッケル、

【0019】上記のような、表面に微細な凹凸構造を有 する金属表面は、そとに十分な凹凸構造が形成されれ ば、水に対する接触角30度以下となる親水性金属表面 となる。本発明においては、このような親水性金属表面 を疎液性物質でコーティングすることによって撥液性表 面を得ることができる。このときのコーティング層の厚 さは、表面の微細な凹凸をなくさない程度に薄ければ何 れでもよいが、特に100m以下が好ましい。また、と れら疎液性物質による処理に先だって又は同時にクロメ ート処理などの防錆処理を施すことができる。

【0020】親水性金属表面を疎水性物質でコーティン グする方法として、代表的には種々のカップリング剤で 金属表面を処理する方法がある。本発明で用いる疎液性 物質としては、金属表面の官能基(例えばヒドロキシル 基等)と反応し、疎水基等を持つ物質であれば何でもよ く、限定されるものではないが、例えばシランカップリ ング剤、チタネート系カップリング剤、アルミニウム系 カップリング剤、イソシアネート系カップリング剤、ジ ルコニウム系カップリング剤などが挙げられる。

【0021】シランカップリング剤としては具体的には 次の式(1)のトリクロロアルキルシラン、式(2)の トリメトキシアルキルシラン、式(3)のトリエトキシ アルキルシラン等が挙げられる。

[0022]

【化1】

$$\begin{array}{c}
C \ell \\
\vdots \\
C \ell - Si - C_n H_{2n+1} \\
\vdots \\
C \ell
\end{array} (1)$$

$$\begin{array}{c} \text{OCH}_3 \\ \text{I} \\ \text{CH}_3 \text{O} - \underset{\text{I}}{\text{Si}} - c_{\text{n}} \text{H}_{2\text{n}+1} \\ \text{OCH}_3 \end{array} \tag{2} \label{eq:ch3}$$

$$\begin{array}{c} \text{OC}_2\text{H}_5\\ \text{I}\\ \text{C}_2\text{H}_5\text{O}-\text{Si}-\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\\ \text{OC}_2\text{H}_5 \end{array} \hspace{0.25cm} (3)$$

(式中、nは6~20の整数である。)

【0023】上記式(1)~(3)の化合物では金属表 面の官能基と反応する反応部(それぞれC1基、OCH ,基、OC, H,基)が3箇所と、疎水性を付与するため の疎水部(長鎖アルキル基)が1箇所であるが、例えば 疎水部が2~3箇所あってもよく、それぞれの疎水部の 構造が異なっていてもよい。また、次の式(4)のフッ 化アルキルトリクロロシランのように疎水部の水素原子 の一部又は全部がフッ素原子で置き換わっていてもよ いり

[0024] 【化2】

$$\begin{array}{c}
c \ell \\
c \ell - s_1 - c_2 H_4 - c_6 F_{13} \\
c \ell
\end{array}$$
(4)

【0025】チタネート系カップリング剤としては、以 下の例に限定されるものではないが、代表的なものとし ては、下記式(5)で示すイソプロピルトリイソステア ロイルチタネート、イソプロピルトリオクチノルチタネ ート、イソプロピルトリドデシルベンゼンスルホニルチ 20 タネート、イソプロピルトリス(ジオクチルパイロスル フェート) チタネート、テトラオクチルビス (ジトリデ シルホスファイト) チタネート、テトラ(2,2-ジア リルオキシメチルー1-ブチル)ビス(ジトリデシル) ホスファイトチタネート、ビス (ジオクチルパイロホス フェート) オキシアセテートチタネート、ビス (ジオク チルパイロホスフェート) エチレンチタネート、イソブ ロビルトリ (ジオクチルホスフェート) チタネート、ジ イソステアロイルエチレンチタネート等が挙げられる。 また、これらカップリング剤中の疎水基の水素原子の一 30 ㎡)を形成し、1H,1H,2H,2H-パーフルオロ 部あるいは全部がフッ素原子で置き換わっていてもよ

[0026] (化3)

$$\begin{array}{c} CH_{3} & 0 \\ I & I \\ CH_{3} - CH - 0 - Ti - - - - - - - C - C_{17}H_{35} \end{array}$$
 (5)

【0027】アルミニウム系カップリング剤の代表的な ものとしては、次の式(6)のアセトアルコキシアルミ 40 で2回洗浄後、自然乾燥し、それを更に水洗浄後、自然 ニウムジイソプロピレートが挙げられる。

[0028]

(化4)

【0029】シランカップリング剤を用いた処理は、例 50 た。液滴4を落下させた後、液滴4と試験試料1との間

えば次のようにして行われる。ヘキサデカンにクロロホ ルムと四塩化炭素を混合したものをモレキュラーシーブ で乾燥し、この乾燥した溶媒にシランカップリング剤を 適量加えて処理液とする。との処理液に、乾燥雰囲気中 で凹凸構造を有する金属を適当な温度で所定時間浸漬す ることで行われる。浸漬後、クロロホルム洗浄、水洗浄 を経て乾燥する。

【0030】チタネート系カップリング剤又はアルミニ ウム系カップリング剤を用いた処理は、例えば次のよう 10 にして行われる。トルエンをモレキュラーシーブ等で乾 燥し、この乾燥したトルエンにチタネート系カップリン グ剤あるいはアルミニウム系カップリング剤を適量加え て処理液とする。との処理液に、乾燥雰囲気下で凹凸構 造を有する金属を適当な温度で所定時間浸漬することで 行われる。浸漬後、適当な有機溶媒あるいは洗浄用の活 性剤を含む水溶液で洗浄後、水で洗浄して適当な条件下 で乾燥する。

[0031]

【発明の効果】本発明によれば、簡便な操作で種々の金 属表面に優れた撥液性を付与することができる。

[0032]

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に 説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるもの ではない。

【0033】実施例1及び比較例1

サイズ10cm×5cm、厚さ0.3mmの亜鉛板(ニラコ社 製)を粗さ1200番の紙ヤスリで磨くことで表面に凹 凸構造(高さ5 μm 、幅1~50 μm 、平面視で1 cm² あたりの実表面積3.3 cm<sup>2</sup>、接触面積0.0026 c オクチルトリクロロシラン (PCR社製)を用いてカッ プリング処理を行い、表面を撥水化した。カップリング 処理はヘキサデカン(東京化成社製)300g、四塩化 炭素(関東化学社製、特級)30g、クロロホルム(関 東化学社製、特級)30gを混合してモレキュラーシー ブ3Aで脱水した溶媒に1H, 1H, 2H, 2H-パー フルオロオクチルトリクロロシラン約1gを加え、亜鉛 板を室温乾燥窒素雰囲気下で12時間浸漬することによ り行った。カップリング処理後、クロロホルム300ml 乾燥させた。

【0034】金属表面の蒸留水に対する接触角は光学式 接触角計測定装置(協和界面科学社製、CA-A型)を 用いて測定した。すなわち図l(a)、(b)に示すよ うに試験試料1を上記光学式接触角計の試料台2に載置 し、液滴滴下用のシリンジ3に蒸留水を0.5ml入れ、 シリンジ3の針の先に直径1mmの液滴4を作った。液滴 4と試験試料1との間を約1cmに保ち、シリンジ3に振 動を与えて針先の液滴4を試験試料1の上に落下させ

の接触角 ( $\theta$ ) を測定した。

【0035】平らな亜鉛板上での水の接触角は79度で あったが、亜鉛板を紙ヤスリで磨くことにより、水に対 する接触角が29度まで減少し、親水性表面となった。 その親水性表面をシランカップリング処理することによ って、水に対する接触角が141度となるような撥水性 表面が得られた。

【0036】比較例として水の接触角が79度である平 らな亜鉛板表面を同様なシランカップリング処理したと ころ、水に対する接触角は105度にしかならず、十分 10 な撥水性は得られなかった。また、この亜鉛板表面の凹 凸の高さは1μm以下、幅は300μm以上、平面視で 1 cm² あたりの実表面積は1.0~1.2 cm²、接触面積 は0.6 cm 以上であった。

【0037】実施例2

サイズ10 cm×5 cm、厚さ0.3 mmの亜鉛板 (ニラコ社 製)を、塩酸でpHを3に調整した水溶液に3日間室温で 浸漬した。表面を電子顕微鏡(日立社製、FE-SE M、S-4000) を用いて観察したところ、図2のよ うに微細な凹凸構造が形成されていた。この凹凸構造の 20 高さは2~50μm、幅は0.5~25μm、平面視で 1 cm² あたりの実表面積は16.2 cm²、接触面積は0. 0043cmであった。

【0038】表面の撥液化はオクタデシルトリクロロシ ラン (東京化成社製) を用いたカップリング処理により 行った。カップリング処理は、ヘキサデカン(東京化成 社製)300g、四塩化炭素(関東化学社製、特級)3 0g、クロロホルム(関東化学社製、特級)30gを混 合した溶媒をモレキュラーシーブ3Aで脱水後、オクタ デシルトリクロロシラン約1gを加え、その処理液に亜 30 鉛板を室温乾燥窒素雰囲気下で12時間浸漬することに より行った。処理後、クロロホルム300mlで二回洗浄 し、室温で自然乾燥を行った。乾燥後、サンプルを水で 洗い、再び室温で自然乾燥させた。

【0039】とのようにして得られた亜鉛板試料の水及 びグリセリンに対する接触角を、光学式接触角測定装置 (協和界面科学社製、CA-A型)を用いて測定した。 平らな亜鉛板上での水の接触角は79度であったが、そ れを酸に浸漬することにより、水に対する接触角が16 度まで減少し、親水性表面となった。その親水性表面を 40 シランカップリング処理することによって、水に対する 接触角が160度、グリセリンに対する接触角が155 度となるような撥液性表面が得られた。

【0040】実施例3及び比較例2

サイズ10cm×5cm、厚さ0.3mmのアルミニウム板 (ニラコ社製)を、水道水700mlに水酸化ナトリウム 30gを加えてアルカリ水溶液としたものに室温で3時 間浸漬した。表面の構造を電子顕微鏡(日立社製、FE -SEM、S-4000)を用いて観察したととろ、図 3のように微細な凹凸構造が形成されていた。との凹凸 50 ととにより水に対する接触角が3度以下まで減少し、親

構造の高さは2 μm 、幅は1~20μm 、平面視で1 cm \*あたりの実表面積は4.3 cm\*、接触面積は0.001 5 cm であった。

【0041】表面の撥水化はイソプロピルトリイソステ アロイルチタネート(品種: KR-TTS、味の素社 製)を用いたカップリング処理により行った。カップリ ング処理は、モレキュラーシーブ3A(和光社製)を用 いて脱水したトルエン(和光社製、特級)300mlにK R-TTS約5gを混合し、その処理液にアルミニウム 板を温度100℃で5時間浸漬することにより行った。 カップリング処理後、トルエン300mlで二回洗浄し、 室温で乾燥後、更に水で洗浄し、室温で自然乾燥させ た。

【0042】このようにして得られたアルミニウム板試 料の水に対する接触角を光学式接触角測定装置(協和界 面科学社製、CA-A型)を用いて測定した。平らなア ルミニウム板上での水の接触角は70度であったが、そ れをアルカリ溶液に浸漬することにより水に対する接触 角が3度以下にまで減少し、親水性表面となった。その 親水性表面をチタネート系カップリング剤で処理すると とによって、水に対する接触角が158度となるような 撥水性表面が得られた。

【0043】比較例として、水の接触角が70度である 平らなアルミニウム板表面に同様なカップリング処理を したところ、水に対する接触角は110度にしかなら ず、十分な撥水性は得られなかった。また、このアルミ ニウム板表面の凹凸の高さは1μm以下、幅は300μ m以上、平面視で1cm²あたりの実表面積は1.1cm²、 接触面積は0.5 cm 以上であった。

【0044】実施例4及び比較例3

サイズ 10 cm×5 cm、厚さ0.3 mmの鉄板 (ニラコ社 製)を、濃度3重量%の食塩水に浸漬し、取り出して空 気中で2週間放置することで表面を腐蝕させて微細な凹 凸構造(高さ2~20μm 、幅0.5~30μm 、平面 視で1cm²あたりの実表面積13.7cm²、接触面積0. 005cm²)を形成し、オクタデシルトリクロロシラン (東京化成社製)を用いてカップリング処理を行い、表 面を撥水化した。カップリング処理は、ヘキサデカン (東京化成社製) 300g、四塩化炭素(関東化学社 製、特級)30g、クロロホルム(関東化学社製、特 級)30gを混合してモレキュラーシーブ3Aで脱水し た溶媒にオクタデシルトリクロロシラン約1gを加え、 鉄板を室温乾燥窒素雰囲気下で12時間浸漬することに より行った。カップリング処理後、クロロホルム300 m1で2回洗浄後、自然乾燥させた。

【0045】とのようにして得られた鉄板試料の水に対 する接触角を光学式接触角測定装置(協和界面科学社 製、CA-A型)を用いて測定した。平らな鉄板上での 水の接触角は83度であったが、それを自然腐蝕させる

水性表面となった。その親水性表面をシラン系カップリ ング剤で処理することによって、水に対する接触角が1 60度となるような撥水性表面が得られた。

【0046】比較例として、水の接触角が83度である 平らな鉄板表面に同様なカップリング処理をしたとこ ろ、水に対する接触角は103度にしかならず、十分な 撥水性は得られなかった。また、この鉄板表面の凹凸の 高さは1 μm 以下、幅は300 μm 以上、平面視で1 cm \*あたりの実表面積は1.0~1.2 cm\*、接触面積は 0.5 cm 以上であった。

#### 【0047】実施例5

サイズ10cm×5cm、厚さ1mmの亜鉛板(ニラコ社製) 二枚を、0.01mo7/1-塩化亜鉛水溶液中に電極と して42mmの間隔をおいて対向させて設置し、直流安定 化電源(インステックス社製、GPS-3030)によ り両極間に1.0 Vの定電圧を5時間印加した。その結 果、陰極の亜鉛板表面に塩化亜鉛水溶液中の亜鉛イオン が析出した。その陰極表面の微細構造を電子顕微鏡(日 立社製、FE-SEM、S-4000)で観察したとこ ろ、図4のように微細な凹凸構造が形成されていた。と 20 の凹凸構造の高さは1~20μm、幅は0.2~30μ m、平面視で1cm<sup>2</sup>あたりの実表面積は15.3cm<sup>2</sup>、接 触面積は0.011cm<sup>2</sup>であった。

\*【0048】撥液化はオクタデシルトリクロロシラン (東京化成社製)を用いたカップリング処理により行っ た。カップリング処理は、ヘキサデカン(東京化成社 製) 300g、四塩化炭素(関東化学社製、特級) 30 g、クロロホルム(関東化学社製、特級)30gを混合 してモレキュラーシーブ3Aで脱水した溶媒にオクタデ シルトリクロロシラン約1gを加え、陰極として用いた 亜鉛板を室温乾燥窒素雰囲気下で12時間浸漬すること により行った。カップリング処理後、クロロホルム30 10 Omlで2回洗浄後、自然乾燥させた。

【0049】とのようにして得られた亜鉛板試料の水、 グリセリン (関東化学社製、特級) ぬれ指数標準液N o. 54、及びNo. 48 (和光社製) に対する接触角 を光学式接触角測定装置(協和界面科学社製、CA-A 型)を用いて測定した。平らな亜鉛板上での水の接触角 は79度であったが、それを電気分解処理することによ り水に対する接触角が3度以下にまで減少し、親水性表 面となった。その親水性表面をシランカップリング剤で 処理することによって、各種液体に対する接触角が表 1 に示す値となるような撥液性表面が得られた。

[0050]

【表1】

	水	グリセリン	ぬれ指数標準液 Na.5 4	ぬれ指数標準液 No.48
接触角(度)	163	155	151	140

#### 【0051】実施例6

実施例5において亜鉛板の代りにサイズ10cm×5cm、 厚さ1mmのアルミニウム板 (ニラコ社製) 2枚を、塩化 30 ルオロオクチルトリクロロシラン約1gを加え、陽極と 亜鉛水溶液の代りに25N-硫酸50mlとイオン交換水 1リットルを混合したものを用いた以外は実施例5と同 様に設置し、直流安定化電源(インステック社製、GP S-3030) を用いて電極電流密度10mA/cm²で3 時間通電した。その結果、陽極のアルミニウム板表面か ちアルミニウムが溶出し、表面に微細な凹凸構造が形成 された。その陽極表面の微細構造を電子顕微鏡(日立社 製、FE-SEM、S-4000)を用いて観察したと とろ、図5のように微細な凹凸構造が形成されていた。 この凹凸構造の高さは $2\mu$ m、幅は $1\sim1.5\mu$ m、平 40 面視で1 cm² あたりの実表面積は14.7 cm²、接触面積 は0.0072cmであった。

【0052】撥液化は1H, 1H, 2H, 2H-パーフ ルオロオクチルトリクロロシラン(PCR社製)を用い たカップリング処理により行った。カップリング処理 は、ヘキサデカン(東京化成社製)300g、四塩化炭 素(関東化学社製、特級)30g、クロロホルム(関東 化学社製、特級) 30gを混合してモレキュラーシーブ 3 A で脱水した溶媒に1H. 1H. 2H. 2H-パーフ して用いたアルミニウム板を室温乾燥窒素雰囲気下で1 2時間浸漬することにより行った。カップリング処理 後、クロロホルム300mlで2回洗浄後、乾燥し、再び 水洗浄後、室温で自然乾燥させた。

【0053】このようにして得られたアルミニウム板試 料の水、グリセリン(関東化学社製、特級)、ぬれ指数 標準液No. 54及びNo. 48(和光社製)に対する 接触角を光学式接触角測定装置(協和界面科学社製、C A-A型)を用いて測定した。平らなアルミニウム板上 での水の接触角は70度であったが、それを電気分解処 理することにより水に対する接触角が3度以下にまで減 少し、親水性表面となった。その親水性表面をシランカ ップリング剤で処理することによって、各種液体に対す る接触角が表2に示す値となるような撥液性表面が得ら れた。

[0054]

【表2】

11

	水	グリセリン	ぬれ指数標準液 Na.5 4	めれ指数標準液 No.48
接触角(度)	167	166	142	135

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】(a)及び(b)は接触角測定装置の要部の構 成及び接触角を示す図である。

【図2】本発明の実施例における酸処理された亜鉛板表 面の金属組織を示す顕微鏡写真である。

【図3】本発明の実施例におけるアルカリ処理されたア 10 1 試験試料 ルミニウム板表面の金属組織を示す顕微鏡写真である。

【図4】本発明の実施例における電気分解処理された陰 極における亜鉛板表面の金属組織を示す顕微鏡写真であ\*

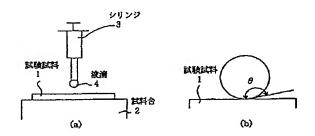
【図5】本発明の実施例における電気分解処理された陽 極におけるアルミニウム板表面の金属組織を示す顕微鏡 写真である。

12

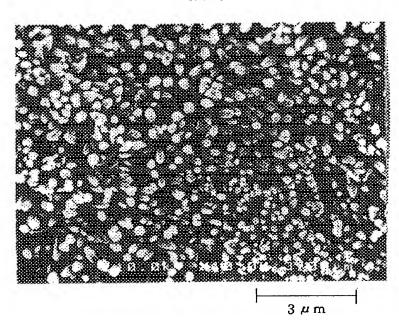
【符号の説明】

- - 2 試料台
  - 3 シリンジ
  - 4 液滴

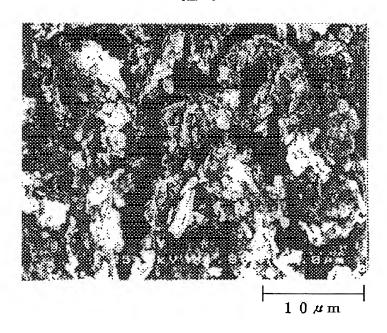
【図1】



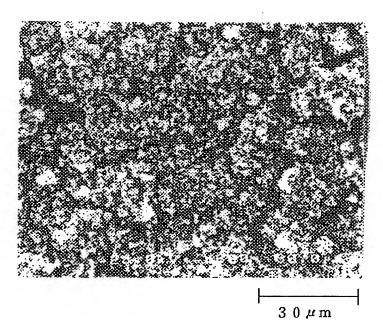
[図2]



【図3】



【図4】



【図5】

